

Prepare for C₆₀ Thin Films Using the Way of Thermal Evaporation in Vacuum Chamber^{*}

Xue-liang Yang, Jin-xiang Deng**, Le Kong, Ping Yang

School of Applied Mathematics and Physics, Beijing University of Technology, Beijing, China Email: yangxl@emails.bjut.edu.cn, jdeng@bjut.edu.cn

Abstract: C_{60} thin films were deposited on Si substrate by thermal evaporation method with the various heating source temperatures. The films thickness were measured using dektak 150 surface profiler and the depositing rate of films were obtained. The microstructure properties of the films were studied using low angle X-ray diffraction (LA-XRD) technique. Their surface morphology and root mean square (RMS) were investigated using atomic force microscope (AFM). A predominating texture component C_{60} thin film with a strong indication of (333) orientation peak is extracted from the studying of LA-XRD measurements with information 11.6nm of the average grain size of C_{60} thin film grown on Si under 450°C heating source. It is clearly shown that smooth, continuous and uniform C_{60} thin films which have less holes and smaller RMS were prepared at 450°C for heating source by analysis of the AFM image. A process preparing good C_{60} thin film was obtained which was in favor of fabricating C_{60} -based organic solar cells, and it played an important role in improving its photoelectric conversion efficiency.

Keywords: C₆₀ thin films; preferred orientation; heating evaporation in vacuum chamber



杨学良,邓金祥**,孔乐,杨萍

北京工业大学应用数理学院,北京,中国,100124 Email: yangxl@emails.bjut.edu.cn, jdeng@bjut.edu.cn

摘 要:采用真空蒸镀法在 Si 衬底上制备 C₆₀薄膜,利用台阶仪测试薄膜的厚度、分析了薄膜沉积速率,用小角 X 射线衍射仪(LA-XRD)测试薄膜的微结构,并用原子力显微镜(AFM)测试其表面形 貌和均方根粗糙度(RMS)。X 射线衍射仪分析发现制备的 C₆₀薄膜沿(333)方向晶格呈择优取向排列。原子力显微镜分析显示蒸发源温度 450℃时制备的 C₆₀薄膜表面平整致密,颗粒均匀,表面孔洞较少,均方根粗糙度较小。

关键词: C₆₀薄膜; 择优取向; 真空蒸镀

1 引言

C₆₀最早是被美国的Smalley. R. E.和英国的Kroto. H. W.等人于1985年发现,它是继金刚石和石墨之后C的第 三种同素异形体。由于其独特的结构和性质,C₆₀在光 学、电子学、以及制备新的衍生物等领域蕴涵着广阔的 应用前景。C₆₀有很低的电子亲和势,在和有机小分子 构成的异质结中可作为一种有效的受体材料,能应用于 有机太阳能电池中主要是由于它大的激子扩散长度(大 约40nm)、优良的太阳光谱吸收特性以及对光伏电池施 主材料有零场电子迁移率(5.1×10⁻² cm² / Vs)^[1]。最初将 C₆₀应用于有机光伏电池是(MEH-PPV)/C₆₀异质结构成的有机太阳能电池,但它的光电转换效率只有0.04%^[2]。目前C₆₀基的有机光伏太阳能电池主要是以CuPc/C₆₀和ZnPc/C₆₀异质结为主,然而它们的光电转换效率也只能达到5%左右^[3],为了进一步提高C₆₀基有机太阳能电池的光电转换效率,有必要研究制备择优取向的C₆₀薄膜。有机太阳能电池^[3,6-9]中的C₆₀薄膜的制备方法通常有:有机分子束沉积法,物理气相沉积法,液液界面析出法等^[1]。本文运用真空蒸镀法制备了择优取向的C₆₀薄膜,分别用 XD-3型小角X射线衍射仪(XRD)和 Veecomultimode Nanoscope IIIa型原子力显微镜(AFM)研究不同工艺参数条件下择优取向生长的C₆₀薄膜的微结构和表面形貌,为探索高光电转换效率的C₆₀基薄膜太阳

^{*}**基金项目:**北京市自然科学基金资助项目(4102014); 北京市 属高校人才强教深化计划资助项目



The 7th National Conference on Functional Materials and Applications

能电池做了一定的前期优化工作。

2 实验

实验采用 N 型(100)Si 作为衬底。首先用饱和高锰酸钾浓 H₂SO₄ 溶液浸泡 24 小时,然后依次分别用甲苯、丙酮、乙醇超声波清洗 5 分钟。C₆₀ 薄膜采用 DM-300B 真空镀膜机制备,将纯度为 99.9%的 C₆₀粉末装入一个石英坩埚蒸发源中,真空室内的真空度为 2×10⁻³ Pa,蒸发源温度依次分别为 400℃、450℃、500℃、550℃,衬底保持室温。应用 Dektak 150 探针轮廓仪(台阶仪)、X 射线衍射仪(XRD)和原子力显微镜(AFM)研究了薄膜的厚度、微结构和表面形貌。

3 结果与讨论

根据台阶仪所测得薄膜厚度,再除以蒸发时间,计





算得到蒸发源温度分别为400℃、450℃、500℃、550℃ 时 C₆₀薄膜的沉积速率。如图 1 所示,可见随着蒸发源 温度逐渐增加,薄膜沉积速率呈逐渐增长趋势。在较低 温度时(400~450℃),沉积速率变化缓慢,C₆₀薄膜的生 长速度对温度依赖较弱,在大于450℃时,沉积速率变 化开始加快,C₆₀薄膜的生长受蒸发源温度影响较大。

图 2 给出了 C₆₀ 粉末和 400~550℃的蒸发源温度下 制备 C₆₀ 薄膜的 XRD 图谱。图 2(a) 为制备薄膜的 C₆₀ 粉末的 X 射线衍射图谱,从图中可以看出 C₆₀ 粉末原子 在(111)、(220)、(311)、(222)、(333)等方向呈多取向 排列,显示出多晶态结构^[5]。在 400~550℃的温度加热 蒸发制备成 C₆₀ 薄膜,XRD 测试结果如图 2(b)所示,



Fig 2. XRD spectra of C₆₀ (a) powder (b) thin films made in various temperatures of a heating source 图 2. C₆₀ 的 XRD 图谱(a)粉末(b)不同加热源温度下制备的 C₆₀ 薄膜

可以看到在 5-40° 扫描范围内,仅 C₆₀ (333)的衍射峰明 显突出,原有的其他粉末衍射峰消失,对比原来的粉末 结构可知,C₆₀ 薄膜内部原子排列更加规则,有序性增 强,薄膜在(333)方向呈择优取向的晶态结构,这对 C₆₀ 应用于 C₆₀基有机光伏太阳能电池有重要意义。从图 2(b) 还可以看到,在 450℃的加热源温度下制备的 C₆₀薄膜 (333)衍射峰较其他温度的强度大,峰形细锐,表明 450℃的加热源温度制备的 C₆₀薄膜,结晶质量更好,择 优取向程度更强,薄膜内部原子排列更加规则有序。另 外,图中显示 C₆₀ 薄膜在 2 θ =31.5°~36°之间呈现较 宽的峰形,这对应于 C₆₀的非晶结构,因此,实验制备 的 C₆₀ 薄膜由结晶态和非晶态混合而成。由 Debye-Scherrer 公式算得蒸发源温度为 450℃时薄膜内 晶粒的平均粒径尺寸为 11.6nm。

图3 给出了不同蒸发源温度下制备的C₆₀薄膜的原子力显微镜测试的表面形貌图。从图中可以看出在蒸发源温度较低时(400~450℃),C₆₀薄膜颗粒细小均匀,表面平整致密^[4],孔洞较少,温度较高时(500-550℃),薄膜开始变的不连续,颗粒^[10]增大,孔洞增多,并且有





Figure 3. AFM micrographs for C₆₀ thin films made in (a) 400℃ (b)450℃ (c)500℃ (d)550℃ 图 3. 不同蒸发源温度下制备的 C₆₀ 薄膜的 AFM 图 (a)400℃ (b)450℃ (c)500℃ (d)550℃

大的结块形成。进一步分析发现 450℃蒸发源温度下制 备的 C₆₀薄膜较其他温度表面更加平整致密,颗粒十分 均匀,连续而无孔洞,表明 450℃蒸发源温度下制备的 C₆₀薄膜表面更优良,质量更佳。

图4 是不同蒸发源温度对应的所制备C₆₀薄膜的均 方根粗糙度图。从图中明显地可以看出,450℃加热源



Figure 4. root mean square of C₆₀ thin films made in various temperatures of a heating source 图 4. 不同蒸发源温度下制备的 C₆₀ 薄膜的均方根粗糙度 温度下制备的 C₆₀薄膜均方根粗糙度最小。

4 结论

用真空蒸镀的方法制备了择优取向的 C₆₀ 薄膜,研 究了不同蒸发源温度下 C₆₀ 薄膜的微结构和表面特征。 研究发现,在 450℃加热源温度下获得了沿(333)方向呈 择优取向排列、平均粒径尺寸为 11.6nm、均方根粗糙 度更小、质量更佳的 C₆₀ 薄膜。这一工作将对提高 C₆₀ 基有机光伏太阳能电池的光电转换效率有潜在的应用 价值和重要的实践意义。

References (参考文献)

- D.Datta, S.Kumar. Growth and ellipsometric studies on C60 thin films for solar cell applications [J]. J. Appl. Phys., 2009, 106(7): 074517.
- Paul Strobel, Jurgen Ristein, Lothar Ley. Ozone-Mediated Polymerization of Fullerene and Fluorofullerene Thin Films [J].
 J. Phys. Chem. C, 2010, 114: 4317-4323.
- [3] Debjit Datta, Vibha Tripathi, Pranjal Gogoi, et al. Ellipsometric studies on thin film CuPC: C60 blends for solar cell applications [J].Thin Solid Films, 2008, 516:7237-7240.
- [4] Mamoru YOSHIMOTO, Takashi ARAKANE, Toshiaki ASAKAWA, et al. Pulsed Laser Deposition of C60 Thin Films with Atomically Smooth Surface [J]. J. J. Appl. Phys., 1993, 32:L1081-L1084.
- [5] Gu Zhengnan, Qian Jiuxin, Zhou Xihuang, et al. Buckminsterfullerene C60: Synthesis, Spectroscopic Characterization, and Structure Analysis[J]. The Journal of Physical Chemistry, 1991, 95:9615-9618.
- [6] Xiaoxia Jiang, Jiguang Dai, Haibo Wang, et al. The effect of annealing treatment on performance of interdiffused organic photovoltaic devices [J]. Thin Solid Films, 2008, 516:6487-6491.
- [7] Vibha Tripathi, Debjit Datta, G. S. Samal, et al. Role of exciton blocking layers in improving efficiency of copper phthalocyanine based organic solar cells[J]. Journal of Non- Crystalline Solids, 2008, 354:2901-2904.
- [8] Ingo Salzmann, Steffen Duhm, Ricarda Opitz, et al. Structural and electronic properties of pentacene-fullerene heterojunctions [J]. J. Appl. Phys., 2008, 104(11):114518.
- Konstantinos Fostiropoulos, Wolfram Schindler. Donor-acceptor nanocomposite structures for organic photovoltaic applications [J]. Phys. Status Solidi B, 2009, 246:2840-2843.
- [10] Chunyan Wu, Haiyan Zhang, Jinhua Wang, et al. Morphological, Structural and Optical Properties of C60 Films Grown in Argon Atmosphere [J]. Vacuum Science and Technology, 2001, 21(6):440-444(Ch).

伍春燕,张海燕,王金华等.氩气氛下制备的 C60 薄膜的形貌、结构和光学性质[J]. 真空科学与技术,2001,21(6):440-444.